

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年4月27日(2006.4.27)

【公開番号】特開2004-346192(P2004-346192A)

【公開日】平成16年12月9日(2004.12.9)

【年通号数】公開・登録公報2004-048

【出願番号】特願2003-144848(P2003-144848)

【国際特許分類】

C 08 B	37/00	(2006.01)
A 01 G	1/00	(2006.01)
A 23 L	1/05	(2006.01)
A 61 K	8/96	(2006.01)
A 61 K	8/02	(2006.01)

【F I】

C 08 B	37/00	Q
A 01 G	1/00	3 0 3 A
A 23 L	1/04	
A 61 K	7/00	K
A 61 K	7/00	R

【手続補正書】

【提出日】平成18年3月9日(2006.3.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 サイリウム種皮(ハスク)、またはその粉碎物の溶液もしくは分散液を、酸化剤を用いて減粘処理した後に、濾過することを特徴とする精製サイリウムシードガムの製造方法。